

Espacenet

Bibliographic data: JP 2006298895

(A)

Inventor(s):

CARBAZOLE DERIVATIVE AND LIGHT-EMITTING ELEMENT AND LIGHT-EMITTING APPARATUS USING CARBAZOLE DERIVATIVE

Publication date: 2006-11-02

NAKAJIMA HARUE; KAWAKAMI SACHIKO; KUMAKI DAISUKE +

Applicant(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB ±

- international: C07D209/88; C09K11/06; H01L51/50

Classification: - European:

Application JP20050303732 20051018 number:

Priority number JP20040304225 20041019; JP20040333344 20041117; JP20050084533 20050323; (s): JP20050303732 20051018

Abstract of JP 2006298895 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide a material having excellent hole injecting and hole transporting having excellent hole injecting and hole transporting having excellent hole injecting and hole transporting properties; SOLUTION: A centractive derivative contribution of the properties; SOLUTION: A centractive derivative color in hole injecting and transporting contractive color in hole injecting and transporting contractive excellent hole injecting and transporting in the carbacolo derivative as a hole injecting material in hole injecting and provided in the carbacolo derivative as a hole injecting in injecting relative and a light-entiting element, asplying this substance to a light-entiting element, and a light-entiting persuants, a lower driving voltage, enhanced entision efficiency, a longer COPYRIGHT. COROJ prod NINFT

(1)

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号 特開2006-298895

(P2006-298895A) (43) 公開日 平成18年11月2日(2006.11.2)

(51) Int.C1.	F 1				テーマコード (参考)			
CO7D 209/88	(2006.01)	CO7D	209/88	CSP	3 K C	007		
HO1L 51/50	(2006.01)	но5В	33/14	В	4 C 2	204		
CO9K 11/06	(2006.01)	но 5 В	33/22	D				
		COSK	11/06	645				
		CO9K	11/06	690				
			審査請	水 未請求 請	求項の数 34	ΟL	(全 64 頁)	
(21) 出願番号	特願2005-303732 (F	2005-303732)	(71) 出願.	人 000153878				
(22) 出願日	平成17年10月18日 (2005.10.18) 株式会社半導体エネルギー研究所							
(31) 優先權主張番号					京本市長谷3	98番地		
(32) 優先日	平成16年10月19日	(2004. 10. 19)	(72) 発明:					
(33) 優先權主張国	日本国 (JP)				厚木市長谷3		株式会社	
(31) 優先權主張番号					ネルギー研究	所内		
(32) 優先日	平成16年11月17日	(2004.11.17)	(72) 発明:					
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		1		草木市長谷3		株式会社	
(31) 優先權主張番号					ネルギー研究	所内		
(32) 優先日	平成17年3月23日 (2005.3.23)	(72) 発明					
(33) 優先権主張国	日本国(JP)				草木市長谷3		株式会社	
					ネルギー研究			
			Fターム	(参考) 3K007			A01	
				4C204	BB05 CB25	EBO1 F	B08 GB32	

(54) 【発明の名称】カルパゾール誘導体およびカルパゾール誘導体を用いた発光素子、並びに発光装置

(57)【要約】 (修正有)

[課題] 正孔注入性および正孔輸送性に優れた材料および該材料を用いた発光素子および 発光装置を提供する。

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(1)で示されるカルバゾール誘導体。

【化1】

[化2]

【請求項2】

請求項1において、 R^1 は、メチル基、エチル基、tert-ブチル基、フェニル基のいずれか一であることを特徴とするカルパゾール誘導体。

【請求項3】

【贈求項4】

請求項!または請求項2において、R゚は一般式(2)の構造を有しており、かつ、Ar゚ とAr゚、Ar²とA゚^、Ar³とAr゚、XeY、がそれぞれ同一である構造を有してい ることを特徴とするカルパゾール誘導体。

【請求項5】

一般式(3)で示されるカルパゾール誘導体。

[化3]



(式中、 R^1 は、 水素、 炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基、 炭素数 $6 \sim 2$ 5 のアリール基、 炭素数 $5 \sim 9$ の ~ 7 ロアリール基、 アリールアルキル基、 炭素数 $1 \sim 7$ のアシル基のいずれかを表し、 R^1 は、 水素、 炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基、 一般式 (4) で示される 置換差のいずれかを支し、 A R^1 $\sim A$ \sim

【化4】

【請求項6】

請求項5において、R¹は、メチル基、エチル基、tertーブチル基、フェニル基のいずれか一であることを特徴とするカルパゾール誘導体。

【請求項7】

請求項5または請求項6において、 R^2 は、水素、またはtertープチル基であることを特徴とするカルパゾール誘導体。

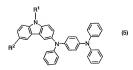
【請求項8】

請求項5または請求項6において、 R^2 は一般式(4)の構造を有しており、かつ、 Ar^1 と Ar^2 は同一の構造を有していることを特徴とするカルパゾール誘導体。

【請求項9】

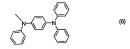
一般式(5)で示されるカルバゾール誘導体。

【化5】



(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ のアシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、構造式 (6) で示される置換基のいずれかを表す。)

[化6]



【請求項10】

請求項9において、R¹は、メチル基、エチル基、tertーブチル基、フェニル基のいずれか一であることを特徴とするカルパゾール誘導体。

【請求項11】

請求項9または請求項10において、 R^2 は、水素、または ter t-ブチル基あることを特徴とするカルパゾール誘導体。

【請求項12】

請求項9または請求項10において、R²は構造式(6)の構造を有していることを特徴 とするカルパゾール誘導体。

【請求項13】

一般式(103)で示されるカルバゾール誘導体。

10

20

30

30

[(k 7]

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ 0アシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ 0アルキル基、構造式(104)で示される置換基のいずれかを表す。)

[化8]

【請求項14】

請求項13において、R¹は、メチル基、エチル基、しertーブチル基、フェニル基の いずれかーであることを特徴とするカルパゾール誘導体。

【請求項15】

請求項13または請求項14において、 R^2 は、水素、または tert-ブチル慈あることを特徴とするカルパゾール誘導体。

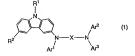
【請求項16】

請求項13または請求項14において、 R^2 は構造式(104)の構造を有していることを特徴とするカルパゾール誘導体。

【請求項17】

一対の電極間に発光物質を含む層を有し、前記発光物質を含む層は、一般式 (1) で示されるカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

[化9]



(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 1< 70アシル基のいずれかを表し、 R^1 4は、水素、炭素数 1< 60のアルキル基、一般式(20)で示される置換基のいずれかを表し、 $Ar^1\sim Ar^6$ は炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ 0ヘテロアリール基のいずれかを表し、X3本式Y4 成果数 $6\sim 2$ 5の 2 価の芳香族炭化水素基、炭素数 $5\sim 1$ 00 2 価の芳香族炭化水素基、炭素数 $5\sim 1$ 00 2 価の

【化10】

$$N \longrightarrow Y \longrightarrow Ar^6$$
 (2)

【請求項18】

請求項17において、R¹は、メチル基、エチル基、tert-ブチル基、フェニル基の いずれかーであるカルバゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項19】

請求項17または請求項18において、 R^2 は水素、またはtert-ブチル基であるカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

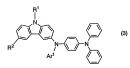
【請求項20】

請求項 $_1$ 7または請求項 $_1$ 8において、 $_1$ 82は一般式(2)の構造を有しており、かつ、 $_1$ 7: $_1$ 8人 $_1$ 7: $_1$ 7。 $_1$ 8人 $_1$ 7: $_1$ 8人 $_1$ 7: $_1$ 8人 $_1$ 7: $_1$ 8人 $_1$ 7: $_1$ 8人 $_1$ 7。 $_1$ 8人 $_1$ 7。 $_1$ 8人 $_1$ 7。 $_1$ 8人 $_1$ 8

【請求項21】

一対の電極間に発光物質を含む層を有し、前配発光物質を含む層は、一般式 (3) で示されるカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

[(k 1 1]



(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ 0アシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ 0アルキル基、一般式 (4)7で示される置換基のいずれかを表し、 $Ar^1\sim Ar^2$ は同一でも異なっていても良く、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ 0ヘテロアリール基のいずれかを表す。)

[(k 1 2]

[請求項22]

請求項21において、R¹は、メチル基、エチル基、tertーブチル基、フェニル基の いずれかーであるカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項23】

請求項21または請求項22において、R²は、水素、または t e r t ープチル基である カルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項24】

請求項21または請求項22において、 R^2 は一般式(4)の構造を有しており、かつ、 Ar^1 と Ar^2 は同一の構造を有しているカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項25】

50

40

20

30

40

一対の電極間に発光物質を含む層を有し、前記発光物質を含む層は、一般式 (5) で示されるカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。 【化13】 【化13】

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ のアシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、構造式 (6) で示される置換基のいずれかを表す。)

【化14】

【請求項26】

請求項25において、R¹は、メチル基、エチル基、tertーブチル基、フェニル基のいずれか一であるカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項27】

請求項25または請求項26において、R²は、水素、またはtertープチル基あるカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項28】

請求項25または請求項26において、R²は構造式(6)の構造を有しているカルパゾ ール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【 請求項291

一対の電極間に発光物質を含む層を有し、前記発光物質を含む層は、一般式(103)で 示されるカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【化15】

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim9$ のペテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim7$ のアシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、構造式(104)で示される置換基のいずれかを表す。)

[(k. 1 6]

【請求項30】

請求項29において、R¹は、メチル基、エチル基、tert-ブチル基、フェニル基の いずれかーであるカルバゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項31】

請求項28または請求項29において、R²は、水素、またはtert-ブチル基あるカ ルパゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項32】

精求項28または請求項29において、R²は構造式(104)の構造を有しているカル バゾール誘導体を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項33】

請求項17乃至請求項32のいずれか一項において、前記発光素子を含む層は前記カルバ ゾール誘導体を含む層を有し、前記一対の電極のうち一方は陽極であり、陽極は前記カル バール話

無体を含むと接していることを特徴とする発光素子。

【 請求項34】

請求項17乃至請求項33のいずれか一項に記載の発光素子を有する発光装置。

「発明の詳細な説明】

【技術分脈】

[0001]

本発明は、カルバゾール誘導体に関する。また、一対の電極と、電界を加えることで発 光が得られる発光物質を含む層と、を有する発光素子に関する。また、このような発光素 子を有する発光装置に関する。

【背景技術】

[00002]

発光材料を用いた発光素子は、薬型軽量、高速応答性、直流低電圧駆動などの特徴を有 しており、次世代のフラットパネルディスプレイへの応用が期待されている。また、発光 素子をマトリクス状に配置した発光装置は、従来の液晶表示装置と比較して、視野角が広 く視窓件が優れる点に優位性があると言われている。

[0003]

発光素子の発光機構は、一対の電極間に発光層を挟んで電圧を印加することにより、陰 極から注入された電子および陽極から注入された正孔が発光層の発光中心で再結合して分 子励起子を形成し、その分子励起子が基底状態に戻る際にエネルギーを放出して発光する といわれている。励起状態には一重項励起と三重項励起が知られ、発光はどちらの励起状 態を経ても可能であると考えられている。

[0004]

このような発光素子に関しては、その素子特性を向上させる上で、材料に依存した問題 が多く、これらを克服するために素子構造の改良や材料開発等が行われている。

[0005]

発光物質を含む層に用いられる材料の一例として、光導電性に優れたカルバゾール骨格 を有する材料 (カルパゾール誘導体) が挙げられる。具体的には、1,3,5ートリス[4-(N-カルパゾリル)フェニル]ベンゼン(略称:TCBP)が挙げられる(特許文 献 1 参照)。

20

10

[0006]

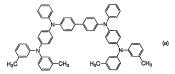
TCBPは、正孔輸送順を形成するための材料として提案されている。しかし、カルバソール骨格を有する材料はイオン化ポテンシャルが大きいものが多く、電極からの正孔注入性はあまり良くない。

[0007]

一方、正孔注入性および正孔輸送性材料として多く用いられている材料としては、例えば、構造式 (a) で示される 4, 4 ーピス (N ー (4 ー [N, N ーピス (3 ー メチルフェルル) アミノ] フェニル $\{N$ ー N ー

[00008]

【化1】



4, 4'-ピス (N-{4-[N, N-ピス (3-メチルフェニル) アミノ]

[00009]

DNTPDは、イオン化ポテンシャルが小さく正孔注入性に優れている。また、正孔輸送性も有しており、発光素子の正孔注入層や正孔輸送層に多く用いられている。しかし、まだ十分な性質を備えているとは言えず、より良い特性を有する材料の開発が求められている。

- 【特許文献1】特許第3210481号公報
- 【特許文献2】特開平9-301934号公報
- 【発明の開示】
- 【発明が解決しようとする課題】
- [0010]

上記問題を能み、正孔注入性および正孔輸送性に優れた材料を提供することを目的とする。また、正孔注入性および正孔輸送性に優れた材料を用いた発光素子および発光装置を提供することを目的とする。

「課題を解決するための手段】

[0011]

本発明者らは、下記一般式(1)で表されるカルパゾール誘導体が優れた正孔注入性および正孔輸送性を有することを見いだした。

[0012]

よって、本発明は、下記一般式 (1) で表されるカルパゾール誘導体を提供するもので なる

[0013]

10

20

30

[化2]

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ 0アンル器のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ 0アルキル基、一般式(20 で示される置換基のいずれかを表し、 Λ $r^1\sim \Lambda$ r^6 はそれぞれ同一でも異なっていても良く、炭素数 $6\sim 2$ 5の 7リール基、炭素数 $5\sim 9$ 0 ヘテロアリール基のいずれかを表し、Xおよび Y はそれぞれ同一でも異なっていても良く、炭素数 $6\sim 2$ 5 の 260 の 960 で表示でも良く、炭素数 97 の 98 の 98 で 99 の 9

[0014]

[(k 3]

[0015]

上記一般式(1) において、 R^1 は、メチル基、エチル基、1ert-プチル基、フェニル基のいずれかーであることが好ましい。

[0016]

[0017]

特に、下記一般式 (3) に示される構造を有するカルパゾール誘導体であることが好ましい。

[0018]

【化4】

$$\mathbb{R}^{2} \xrightarrow{\mathbb{N}^{1}} \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘチロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ のアシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ の示される置換基のいずれかを表し、 $\Lambda r^1\sim \Lambda r^2$ は同一でも異なっていても良く、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基のいずれかを表す。)

[0019]

20

30

[化5]

[0020]

上記一般式 (3) において、 R^1 は、メチル基、エチル基、 t e r t - プチル基、フェニル基のいずれか一であることが好ましい。

[0021]

また、上記一般式 (3) において、 R^2 は、水素、または t e r t - \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} か一般式 (4) の構造を有しており、かつ、A r 1 \mathbf{E} A r 2 \mathbf{E} \mathbf{I} \mathbf

[0022]

さらに好ましくは、下記一般式 (5) に示される構造を有するカルパゾール誘導体であることが好ましい。

[0023]

[化6]

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5 のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ のアシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、構造式 (6) で示される置換基のいずれかを表す。)

[0024]

[化7]

[0025]

上記一般式 (5) において、 \mathbf{R}^1 は、メチル基、エチル基、 \mathbf{t} e r \mathbf{t} ープチル基、フェニル基のいずれかーであることが好ましい。

[0026]

また、上記一般式(5)において、 R^2 は、水素、またはtert-ブチル基であることが好ましい、または、 R^2 が構造式(6)の構造を有していることが好ましい。

[0027]

また、好ましくは、下記一般式 (103) に示される構造を有するカルパゾール誘導体であることが好ましい。

[0028]

20

30

[化8]

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ 0アシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ 0アルキル基、構造式(104)で示される置換基のいずれかを表す。)

[0029]

[作9]

(104)

[0030]

上記一般式(103)において、 R^{-1} は、メチル基、エチル基、 tertープチル基、フェニル基のいずれか一であることが好ましい。

[0031]

また、上記一般式(103)において、 R^2 は、水素、または tert ープチル基であることが好ましい、または、 R^2 が構造式(104)の構造を有していることが好ましい

[0032]

また、本発明のカルパゾール誘導体は、発光素子に用いることができる。

[0033]

よって、本発明の発光素子は、一対の電極間に発光物質を含む層とを有し、発光物質を含む層は、一般式 (1) で表されるカルパゾール誘導体を含むことを特徴とする。

[0034]

【化10】

40

20

30

[0035]

[(k: 1: 1: 1: 1

[0036]

なお、本発明のカルパゾール誘導体は、正孔注入性に優れているため、一般式(1)で 表されるカルバゾール誘導体を正孔注入性材料として含むことが好ましい。つまり、本発 明のカルパゾール誘導体を陽極と接する層に用いることが好ましい。

[0037]

また、本発明のカルパゾール誘導体は、正孔輸送性にも優れているため、正孔輸送性材料 として用いることができる。具体的には、発光物質を含む層のうち、正孔注入層、正孔輪 送層、発光層のホスト材料、発光層のゲスト材料として用いることが好ましい。

[0038]

なお、本発明における陽極とは、発光物質を含む層に正孔を注入する電極のことを示す 。また、本発明における陰極とは、発光物質を含む層に電子を注入する電極を示す。

[0039]

また、本発明の発光装置は、一対の電極間に発光物質を含む層を有し、発光物質を含む 層に、一般式(1)で表されるカルバゾール誘導体を含む発光素子を有することを特徴と する。なお、本明細書中における発光装置とは、画像表示デバイス、発光デバイス、もし くは光源 (照明装置含む) を指す。また、発光装置にコネクター、例えば FPC (Fle xible printed circuit)もしくはTAB (Tape Autom ated Bonding) テープもしくはTCP(Tape Carrier Pac kage)が取り付けられたモジュール、TABテープやTCPの先にプリント配線板が 設けられたモジュール、または発光素子にCOG (Chip On Glass)方式に よりIC(集積回路)が直接実装されたモジュールも全て発光装置に含むものとする。

【発明の効果】

[0040]

本発明のカルバゾール誘導体は、正孔注入性に優れており、正孔注入性材料として発光 素子の正孔注入層に用いることにより、駆動電圧を低減することができる。

[0041]

また、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔輸送性に優れているため、正孔輸送性材料 として発光素子に用いることもできる。

[0042]

また、本発明のカルバゾール誘導体は、発光性を示すため、発光層のホスト材料、発光 層のゲスト材料として用いることができる。

[0043]

また、本発明の発光素子は、本発明のカルバゾール誘導体を用いていることにより、駆 動電圧の低減、発光効率の向上、長寿命化、信頼性の向上を実現することができる。

[0044]

また、本発明の発光装置は、本発明のカルパゾール誘導体を用いた発光素子を有してい るため、信頼性の高い発光装置を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0045]

以下、本発明の実施の態様について図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下 の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細 を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示

20

30

す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

[0046]

(実施の形態1)

本発明のカルバゾール誘導体は、一般式(1)で示される構造を有するものである。

[0047]

【化12】

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim2$ 5のアリール結、炭素数 $5\sim9$ のヘテロアリール甚、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim7$ のアシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、一般式(2)で示される圏換基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim6$ 0~日本年の一日異なっていても良く、炭素数 $1\sim6\sim2$ 0 アリール基、炭素数 $1\sim6\sim2$ 0 のでは、炭素数 $1\sim6\sim2$ 0 のでは、炭素数 $1\sim6\sim2$ 0 のでは、大まば Y はそれぞれ同一でも異なっていても良く、炭素数 $1\sim2$ 0~2 の2値の複素環基のいずれかを表す。)

[0048]

[化13]

[0049]

炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基としては、具体的には、メチル基、エチル基、n - 7 ロビル基、n - 7 カル基等が挙げられる。また、 $1 \leq 0 - 7$ ロビル基、 $1 \leq 0 - 7$ カルメントル基等がある。また、 $1 \leq 0 - 7$ カルメントルをでもよい。

[0050]

炭素数 $6 \sim 25$ のアリール甚としては、具体的には、フェニル基、4 ーピフェニリル基、1 ープテルル基、2 ーナフチル基、9 ーアントリル基、3 ーフェンナントリル基、1 ーピーエル基、9 、9 ・一ジメチルー2 ーフルオレニル基、スピロー9 、9 ・一ピフルオレンー2 ーイル基等が挙げられる。また、mートリル基、pートリル基、2 ーフルオロフェニル基、3 ーフルオロフェニル基、4 ーフルオロフェニル基等の置換基を有するアリール までもよい。

[0051]

炭素数5~9のヘテロアリール基としては、具体的には、2一ピリジル基、8一キノリル基、3一キノリル基等が挙げられる。

[0052]

アリールアルキル基としては、具体的には、ベンジル基等が挙げられる。

[0053]

炭素数1~7のアシル基としては、具体的には、アセチル基、ベンゾイル基、プロピオニル 集等が挙げられる。

[0054]

また、炭素数6~25の2価の芳香族炭化水素基としては、具体的には、下記構造式 (7)~(18)で表される2価の芳香族炭化水素基が挙げられる。

[0055]

50

10

[化14]

[0056]

また、炭素数 $5\sim1$ 0 の 2 価の複素環基としては、具体的には、下配構造式 (19) \sim (24) で表される 2 価の複素環基が挙げられる。

[0057]

[化15]

30

40

[0058]

上記一般式(1)において、R¹は、メチル基、エチル基、tertープチル基、フェニル基のいずれかーであることが好ましい。

[0059]

[0060]

また、上記一般式 (1) に示される構造を有するカルパソール誘導体のうち、下記一般 式 (3) に示される構造を有するカルパソール誘導体は合成が容易であり、好ましい。 【代:6】 【代:6】

$$\mathbb{R}^{2} \xrightarrow{\mathbb{N}^{1}} \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル区、炭素数 $1\sim7$ のアンル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim6$ のアルキル族、一般式(4)で示される置換基のいずれかを表し、 $A^r^1\sim A^r^2$ は同一でも異なっていても良く、炭素数 $5\sim9$ のヘテロアリール基、炭素数 $5\sim9$ のヘテロアリール基のいずれかを表す。)【化1.7】

[0061]

上記一般式 (3) において、 R^1 は、メチル基、エチル基、tertープチル基、フェニル基のいずれか一であることが好ましい。

[0062]

また、上記一般式(3)において、 R^2 は、水素、またはtertープチル基であることが好ましい。または、 R^2 が一般式(4)の構造を有しており、かつ、 Ar^1 と Ar^2 は、 $ar^$

[0063]

- 特に、下記一般式 (5) に示される構造を有するカルパゾール誘導体であることがさらに好ましい。

[化18]

$$\mathbb{R}^{2} \xrightarrow{\mathbb{R}^{3}} \mathbb{R}^{3}$$

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 2$ 5のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ 0アンル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ 0アルキル基、構造式(60で示される置換基のいずれかを表す。)

【化19】

[0064]

上記一般式(5)において、R¹は、メチル基、エチル基、tertープチル基、フェニル基のいずれか一であることが好ましい。

[0065]

また、上記一般式(5)において、 R^2 は、水素、またはtert ープチル基であることが好ましい、または、 R^2 が構造式(6)の構造を有していることが好ましい。 【0066】

また、下記一般式 (103) に示される構造を有するカルパゾール誘導体であることが さらに好ましい。

[化20]

(式中、 R^1 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $6\sim 25$ のアリール基、炭素数 $5\sim 9$ のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数 $1\sim 7$ のアシル基のいずれかを表し、 R^2 は、水素、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、構造式 (104) で示される置換基のいずれかを表す。)

【化21】

20

30

30

40

[0067]

上記一般式(103)において、R¹は、メチル基、エチル基、 tertープチル基、 フェニル基のいずれかーであることが好ましい。

[0068]

また、上記一般式(1 0 3)において、 R^2 は、水素、または t e r t - プチル基であることが好ましい、または、 R^2 が構造式(1 0 4)の構造を有していることが好ましい

[0069]

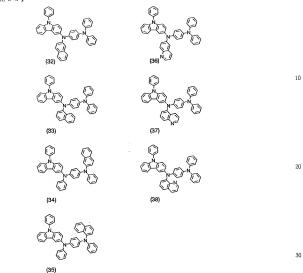
また、本発明のカルパゾール誘導体の具体例としては、下記の構造式(25)~(102)に示されるカルパゾール誘導体を挙げることができる。ただし、本発明はこれらに限 10定されない。

[0070]

[化22]

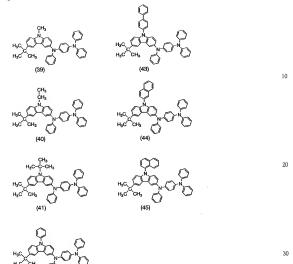
[0071]





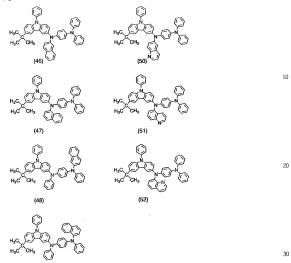
[0072]

【化24】



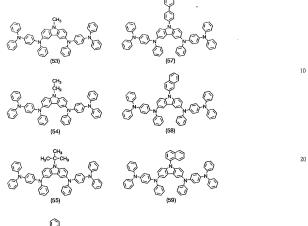
[0073]

[化25]

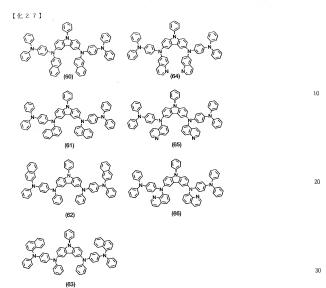


[0074]

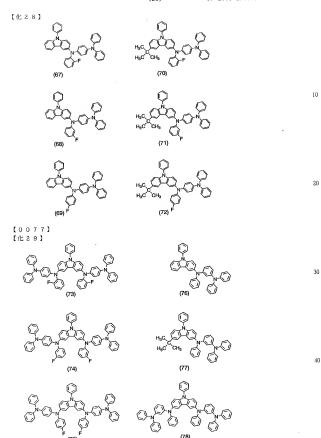




[0075]

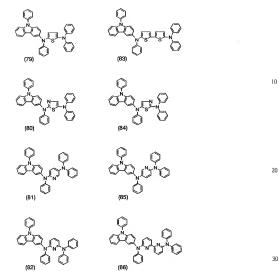


[0076]



[0078]

[化30]



[0079]

[化31]

[0080]

【化321

[0081]

構造式 $(2.5) \sim (3.8)$ に示すカルパゾール誘導体は一般式 (1) における R^2 が水 素の場合のものであり、構造式 $(3.9) \sim (5.2)$ に示すカルパゾール誘導体は一般式 (1) における R^2 がアルキル基の場合のものである。

[0082]

[0083]

また、本発明のカルパゾール誘導体は、構造式 (67) \sim (75) に示すように、ハロゲン元素を有していてもよい。

[0084]

また、一般式 (1) および一般式 (2) におけるX およびYの鬱染の位置は、構造式 (28)、構造式 (42)、構造式 (56) に示したようなオルト位だけでなく、構造式 (76)~ (78) に示すようにメタ位であってもよい。また、バラ位であってもよい。

[0085]

また、構造式 (79) ~ (102) に示すように、一般式 (1) および一般式 (2) における X および Y の間換基は、複素環であってもよい。

[0086]

本発明のカルパソール誘導体の合成方法としては、種々の反応の適用が可能である。例 えば、下記の反応スキーム(A ー 1)に示す方法が挙げられる。ただし、本発明のカルパ ゾール誘導体の合成方法は、これに限定されることはない。

[0087]

[化33]

[0088]

(実施の形態2)

本実施の形態では、実施の形態 1 に示すカルパゾール誘導体を用いた発光素子について 説明する。

[0089]

本発明における発光素子の構造は、一対の電極間に、発光物質を含む層を有するもので ある。なお、素子構造については、特に制限はなく、目的に応じて、公知の構造を適宜選 状することができる。

[0090]

図1に、本発明における発光素子の素子構成の一例を模式的に示す。図1に示す発光素子は、第1の電極101と第2の電極103との間に発光物質を含む層102を1つ電極100名。本実施の形態では、第1の電極101は陽極として機能し、第2の電極103は陰極として機能する。そして、発光物質を含む層102のうち、陽極と接する層104は、本発明のカルパゾール誘導体を含んでいる。なお、本発明における陽極とは、発光物質を含む層に正孔を注入する電極のことを示す。また、本発明における陰極とは、発光物質を含む層に電子を注入する電極のことを示す。

[0091]

[0092]

一方、陰極としては、公知の材料を用いることができ、仕事関数の小さい(具体的には3・8 e V 以下)金属、合金、導電性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好ましい。具体的には、元素周期律の1 接または2 族に属する金属、すなわちリチウム(Li)やセシウム(Cs)等のアルカリ金属、およびマグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金(MgAg、Alli)、ユウロビウム(Eu)、イッテルビウム(Yb)等の希土類金属およびこれらを含む合金等が挙げられる。ただし、高い電子社入性を有する電き大利等で陰いなことにより、仕事関数の高い材料、すなわち、通常は陽極に用いられている材料で陰

20

30

極を形成することもできる。例えば、Al、Ag、ITO等の金属・導電性無機化合物に より陰極を形成することもできる。

[0093]

発光物質を含む層102には、公知の材料を用いることができ、低分子系材料および高 分子系材料のいずれを用いることもできる。なお、発光物質を含む層102を形成する材 料には、有機化合物材料のみから成るものだけでなく、無機化合物を一部に含む構成も含 めるものとする。また、発光物質を含む層は、正孔注入層、正孔輸送層、正孔阻止層(ホ ールブロッキング層)、発光層、電子輸送層、電子注入層等を適宜組み合わせて構成され るが、単層で構成してもよいし、複数の層を積層させた構成としてもよい。

[0094]

なお、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔注入性に優れているため、正孔注入性材料 として正孔注入層に用いることが好ましい。また、本発明のカルパゾール誘導体は、正孔 輸送性にも優れているため、正孔輸送性材料として用いることもできる。具体的には、発 光物質を含む層のうち、正孔輸送層、発光層のホスト材料として用いることができる。ま た、本発明のカルバゾール誘導体は青色などの発光を示すことができるため、発光材料と して用いてもよい。具体的には、発光層のゲスト材料として用いることができる。

[0095]

以下に、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層に用いる具体的な 材料を示す。

[0096]

正孔注入層を形成する正孔注入性材料としては、本発明のカルパゾール誘導体を用いる ことができる。本発明のカルパゾール誘導体は優れた正孔注入性を有しており、本発明の カルパゾール誘導体を正孔注入性材料として用いることにより、発光索子の駆動電圧を低 減することが可能である。

[0097]

また、本発明のカルバゾール誘導体を正孔輸送層や発光層に用いる場合、正孔注入層を 形成する正孔注入性材料としては公知の材料を用いることができる。具体的には、有機化 合物であればポルフィリン系の化合物が有効であり、フタロシアニン (略称: H₂-Pc)、銅フタロシアニン(略称: Cu-Pc)等を用いることができる。また、導電性高分 子化合物に化学ドーピングを施した材料もあり、ポリスチレンスルホン酸(略称: PSS) をドープしたボリエチレンジオキシチオフェン(略称:PEDOT)や、ポリアニリン (略称: PAni) などを用いることもできる。また、正孔注入層として、 VOx、 Mo Oxのような無機半導体膜や、Al2Oxなどの無機絶縁体の超薄膜も有効である。

[0098]

また、正孔輸送層を形成する正孔輸送性材料としては、芳香族アミン系(すなわち、ベ ンゼン環ー窒素の結合を有するもの)の化合物が好適である。広く用いられている材料と して、例えば、N, N' -ビス (3-メチルフェニル) -N, N' -ジフェニルー [1, 1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン(以下、TPDと示す)の他、その誘導体であ る4.4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニル-アミノ]-ビフェニル(以下 、α-NPDと示す)や、4, 4'. 4''-トリス (N-カルバゾリル) -トリフェニ ルアミン (以下、TCTAと示す)、 4, 4', 4''ートリス (N, Nージフェニルー アミノ) ートリフェニルアミン (以下、TDATAと示す)、4,4',4''ートリス [N-(3-メチルフェニル)-N-フェニル-アミノ]-トリフェニルアミン(以下、M T D A T A と示す) などのスターバースト型芳香族アミン化合物が挙げられる。

また、本発明のカルパゾール誘導体は正孔輸送性に優れているため、正孔輸送材料とし て用いることができる。

[0100]

また、発光層を形成する発光性材料としては、具体的には、トリス(8-キノリノラト) アルミニウム(以下、Alq3と示す)、トリス(4-メチル-8-キノリノラト)ア

ルミニウム (以下、 $A \ Im \ q_3$ と示す)、ピス ($1 \ 0$ ーヒドロキシベング [h] ーキノリナト) ベリリウム (以下、 $B \ e \ B \ q_2$ と示す)、ピス ($2 \ -$ メチルー $8 \ -$ キノリノラト) ー ($4 \ -$ ヒドロキシーピフェニリル) ーアルミニウム (以下、 $B \ A \ I \ q$ と示す)、ピス $[2 \ -$ ($2 \ -$ ヒドロキシフェニル) ーベンゾオキサゾラト] 亜鉛 (以下、 $2 \ n$ ($3 \ n$ ($3 \ n$)、ピス $[2 \ -$ ($2 \ -$ ヒドロキシフェニル) ーベンゾチアゾラト] 亜鉛 (以下、 $2 \ n$ ($3 \ n$) などの金属錯体の他、各種蛍光色素が有効である。 $[6 \ n \ 1 \ 1]$

なお、ゲスト材料と組み合わせて発光層を形成する場合には、ゲスト材料としては、具体的には、4 ー (ジシアノメチレン) ー 2 ー メチルー 6 ー (p ー \tilde{y} メチルアミノスチリル) ー 4 日 ー ピラン (略称: D C M 1)、4 ー (ジシアノメチレン) ー 2 ー \tilde{y} チルル・ピール) - 4 日 ー ピラン (略称: D C M 2)、N・N・ジメチル・6 ウェロリジンー 4 ー \tilde{y} ー

なお、本発明のカルパゾール誘導体は、青色などの発光を示すことができる発光性材料 であるので、発光圏のゲスト材料としても用いることも可能である。なお、本実施の形態 では、主に青色発光する場合について説明したが、本発明のカルパゾール誘導体は、青色 以外の発光色を示すこともできるため、青色に発光する発光素子に限定されることはない

[0103]

[0102]

また、本発明のカルパゾール誘導体は、正孔輸送性に優れているため、発光層のホスト 材料として用いることもできる。

[0104]

電子輸送層を形成する電子輸送性材料としては、先に述べたAla₃、トリス(5-メチルー8-キノリノラト)アルミニウム(略称: A1mq3)、ピス(2-メチルー8 ーキノリノラト)ー4ーフェニルフェノラトーアルミニウム(略称:BAIq)、トリス (8-キノリノラト) ガリウム (略称: Gaq3)、ビス (2-メチル-8-キノリノラ ト) - 4 - フェニルフェノラトーガリウム (略称: B G a q) 、ビス (10 - ヒドロキシ ベンゾ [h] ーキノリナト) ベリリウム略称: BeBq2) 、ピス [2-(2-ヒドロキ シフェニル) ベンゾオキサゾラト] 亜鉛(略称: Zn (BOX)₂)、ビス[2-(2-ヒドロキシフェニル) ベンゾチアゾラト] 亜鉛 (略称: Zn (BTZ)₂) などの金属錯 体が挙げられる。さらに、金属錯体以外にも、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t ert-プチルフェニル) - 1, 3, 4-オキサジアゾール (略称: PBD) や、1, 3-ビス[5-(p-tert-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール-2-イル] ベンゼン (略称: O X D - 7) 、3 - (4 - t e r t - ブチルフェニル) - 4 - フ ェニルー5- (4-ビフェニリル)-1,2,4-トリアゾール(略称:TAZ)、3-(4-tert-ブチルフェニル) -4- (4-エチルフェニル) -5- (4-ビフェニ リル) -1, 2, 4-トリアゾール (略称: p-EtTAZ)、パソフェナントロリン (略称:BPhen)、パソキュプロイン(略称:BCP)等を用いることができる。 [0105]

電子社入層に用いることができる電子往入性材料としては、上述した電子輸送性材料を用いることができる。その他に、LiF、CsFなどのアルカリ金属、ログン化物や、LFR。Rェカカスアルカリ土類ハロゲン化物、Ligのなどのアルカリ金属、酸化物のような地縁体の超薄膜がよく用いられる。また、リチウムアセチルアセトネート(略称:Li(acac))や8ーキノリノラトーリチウム(略称:Lia)などのアルカリ金属對休も有効である。さらに、上述した電子輸送性材料と、Mg、Li、Cs等の仕事関数の小なる。金とを混合した層を電子注入層として使用することもできる。また、モリブデン酸化物

(MoOx) やパナジウム酸化物 (VOx)、ルテニウム酸化物 (RuOx)、タングステン酸化物 (WOx)等の金属酸化物、またはペンゾオキサゾール誘導体とアルカリ金属、アルカリ土類金属、または迷移金属のいずれか一または複数の材料とを含むようにしても良い。また酸化チタンを用いていても良い。

[0106]

本発明のカルパゾール誘導体は、HOMO準位が高い。よって、仕事関数の大きい材料により形成されている階極からの正孔注入障壁が小さく、正孔が注入されやすい。従って、階極と接する層に本発明のカルパゾール誘導体を含ませることにより駆動電圧を低減することができる。

[0107]

また、本発明のカルパゾール誘導体は、LUM O 準位も高い。そのため電子注入障壁が 高く、隔極側へ電子が突き抜けることを抑制することができる。よって、キャリアの再結 合の確率が高くなり、発光効率が向上する。つまり、キャリアの再結合の確率が高くなる ことにより、同じ興度を達成するために必要な電流が少なくて済む。

[0108]

さらに、低電圧駆動および低電流駆動が可能となることにより、発光素子の長寿命化、 信頼性向上という効果も得られる。

[0109]

(実施の形態3)

本実施の形態では、本発明のカルパゾール誘導体を用いた発光素子を有する発光装置に ついて説明する。

[0110]

[0111]

なお、引き回し配線608はソース側駆動回路601及びゲート側駆動回路603に入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるFPC(フレキシブルプリントサーキット)609からピデオ信号、クロック信号、スタート信号、リセット信号等を受け取る。なお、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント配線基整(PWB)が取り付けられていても良い。本明細書における発光装置には、発光装置体体だけでなく、それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含むものとする。

[0112]

次に、所面構造について図 1 1 (B) を用いて説明する。素子基板 6 1 0 上には駆動国路部及び画業部形成されているが、ここでは、駆動国路部であるソース側駆動回路 6 0 1 と、画素部 6 0 2 中の一つの画素が示されている。

[0113]

なお、ソース側駆動回路601はnチャネル型TFT623とpチャネル型TFT62 4とを組み合わせたCMOS回路が形成される。また、駆動回路を形成するTFTは、公 知のCMOS回路、PMOS回路もしくはNMOS回路で形成しても良い。また、本実施 の形態では、基板上に駆動回路を形成したドライバー一体型を示すが、必ずしもその必要 はなく、駆動回路を基板上ではなく外部に形成することもできる。

[0114]

また、両案部602はスイッチング用TFT611と、電流制御用TFT612とそのドレインに電気的に接続された第1の電極613とを含む複数の両素により形成されるなお、第1の電極613の端部を限って絶縁物614が形成されている。ここでは、ボジ

10

40

30

40

50

型の感光性アクリル樹脂膜を用いることにより形成する。

[0115]

また、被戦性を良好なものとするため、絶総物614の上端部または下端部に曲率を有っる曲面が形成されるようにする。例えば、総総物614の材料としてポジ型の感光性アリルを用いた場合、総総物614の上端部のみに曲率半径(0.2 μ m \sim 3 μ m)を有する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁物614として、光の照射によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光の照射によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使用することができる。

[0116]

[0117]

また、発光物質を含む層 6 1 6 は、蒸蓄マスクを用いた蒸蓄法、インクジェット法、スピンコート法等の公知の方法によって形成される。発光物質を含む層 6 1 6 には、本発明のカルパゾール誘導体が含まれている。また、本発明のカルパゾール誘導体が含まれている。また、本発明のカルパゾール誘導体が含まれている。また、中本のイン・デンドリマーを含む)、または高分子系材料であっても良い。また、発光物質を含む層に用いる材料としては、適常、有機化合物を単層もしくは積層で用いる場合が多いが、本発明においては、有機化合物からなる膜の一部に無機化合物を用いる構成も含めることとする。

[0118]

なお、本発明のカルパソール誘導体は優れた正孔注入性を有しているため、正孔注入性 材料として用いることが好ましい。また、本発明のカルパソール誘導体は正孔輸送性にも 優れているため、正孔輸送性材料として用いることもできる。

[0119]

さらに、発光物質を含む層 61 6上に形成される第 2 の電極(陰極) 61 7 に用いる材料 C 7 には、仕事関数の小さい材料(C 1 に C 8 に C 2 に C 2 に C 3 に C 3 に C 4 に C 8 に C 3 に C 4 に C 8 に C 9 に

[0120]

さらにシール材 6 0 5 で封止基級 6 0 4 を素子基級 6 1 0 と貼り合わせることにより、素子基板 6 1 0、封止基版 6 0 4、およびシール材 6 0 5 で囲まれた空間 6 0 7 に発光素 7 6 1 8 が備えられた構造になっている。なお、空間 6 0 7 には、充填材が充填されており、不活性気体(窒素やアルゴン等)が充填される場合の他、シール材 6 0 5 で充填される場合もある。

[0121]

なお、シール材605にはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、これらの材料はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。また、封止基板604 に用いる材料としてガラス基板や石英基板の他、FRP(Fiberglass—Reinforced Plastics)、PVF(ポリピニルフロライド)、マイラー、ポリエステルまたはアクリル等からなるプラスチック基板を用いることができる。

[0122]

以上のようにして、本発明の発光素子を有する発光装置を得ることができる。

[0123]

本発明の発光装置は、正孔注入性および正孔輸送性に優れたカルパゾール誘導体を有しているため、駆動電圧を低減することができる。

[0124]

また、本発明のカルパソール誘導体は、電子注入障壁が高く、陽極側へ電子が突き抜けることを抑制することができるので、キャリアの再結合の確率が向上し、発光効率が向上する。つまり、キャリアの再結合の確率が向上することにより、同じ輝度を達成するために必要な電流が少なくて済む。

[0125]

また、低電圧駆動および低電流駆動が可能となることにより、発光装置の長寿命化、信縮性向上が可能となる。

[0126]

また、低電圧駆動および低電流駆動が可能であるため、消費電力の低減も実現できる。 【実施例1】

[0127]

本発明のカルパゾール誘導体の一例として、構造式(28)で示される3- [N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルパゾール(路称: PCzDPA1)の合成方法について説明する。

[0128]

[代34]

3-[N-(4-Diphenylaminophenyl)-N-phenylamino] -9-phenylcarbazole

[0129]

[ステップ1]

まず、4-ブロモトリフェニルアミンの合成方法について説明する。4-ブロモトリフェニルアミンの合成スキームを (A-2) に示す。

[0130]

[化35]

[0131]

トリフェニルアミン 5.4.0g (2.20mmol) の1.5 L酢酸エチル溶液に、Nープロモコハク酸イミド (NBS) 3.5.6g (2.00mmol) を加えて一晩撹拌した。1.L をで濃縮した後、5.%酢酸ナトリウム水溶液 1.Lで洗浄した。洗浄後の溶液をさらに5.0mL粮度にまで濃縮し、メタノールを加えて析出させることにより、白色粉末を4.6.5g、収率 7.3%で得た。

10

2

30

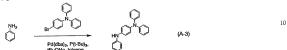
[0132]

[ステップ2]

次に、N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミンの合成方法について説明する。N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミンの合成スキームを (A - 3) に示す。

[0133]

[化36]



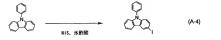
[0134]

【0135】 「ステップ3]

3-3-F-9-7ェニルカルパゾールの合成方法について説明する。N-7ェニルー3-3-Fカルパゾールの合成スキームを(A-4)に示す。

[0136]

[化37]



[0137]

N-フェニルカルパゾール4.9g(20mmo1)を氷酢酸100m1に溶かし、<math>N-フェニルカルパゾール4.9g(20mmo1)を氷酢酸100m1に溶かし、<math>N- コードコハク酸イミド4.48g(20mmo1)をゆっくり加えた後、室温で一晩境부した。反応開始後か52.5時間後に流極色の新出物により懸濁した。この懸濁液を飽和食塩水300m1に滴下することにより、淡サーモンピンク色の塊状物を得た。この塊状物を水で3回洗浄した後、200m1の酢酸エチルを加えて溶解させ、炭酸水素ナトリウム水溶液、次いで水で洗浄した。硫酸マグネシウムを加えて水分を除去した後、濾過することにより麻酸マグネシウムを取り除いた。この溶液にヘ

30

40

-

キサンを加えて過熱し、再結晶を行うことにより、白色粉末を5g、収率68%で得た。 【0138】

[0139]

[ステップ4]

3 — [N-(4-ij)z=n)y=1 N-(3+ij)=1 N-(3

[0140]

[化38]

[0141]

3-ヨード-9-フェニルカルパゾール627.64mg(1.7mmol)、N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N-フェニルアミン672.86mg (2.0mm o 1) ジベンジリデンアセトンパラジウム 5 7.5 mg (0.1 mm o 1) ナトリウムタ ーシャルプトキシド335mg (3.5mmol) を三つ口フラスコに入れ、窒素置換し た。脱水トルエンを3.5m1加え脱気を3分行った。トリターシャルプチルホスフィン (10w%ヘキサン溶液) O. 4mlを加えた後、容器を軽く上下に振り、内容物を撹拌 した。マイクロウェーブを200Wで照射しながら10分、80℃で加熱撹拌を行った。 反応後、飽和食塩水を加え、酢酸エチル100mlで抽出した。さらに硫酸マグネシウム を加えて水分を除去した後、濾過することにより硫酸マグネシウムを取り除いた。ろ液を 濃縮し、酢酸エチル: ヘキサン=1:1の溶媒を用いたシリカゲルカラムで分取した。分 取した溶液にヘキサンを加えて加熱し、再結晶を行うことによりクリーム色粉末を650 mg、収率65%で得た。NMRのデータを以下に示す。1H NMR (300MHz、 DMSO-d); $\delta = 6.89-7.05$ (m, 13H), 7.21-7.28 (m, 9 H), 7, 32-7, 43 (m, 3H), 7, 50-7, 69 (m, 5H), 8, 02 (s、1 H)、8.14(d、j=7.2、1 H)。また、1 H NMRのチャートを図1 3 に、また図13における6.0~9.0ppmの部分を拡大したものを図14に示す。 [0142]

得られたPC ZDPA1の熱重量測定一示差熱分析(TG-DTA: The rmogravimetry-Differential Thermal Analysis)を行った。なお、測定には示差熱熱量同時測定整度(セイコー電子工業株式会社製、TG/DTA 320型)を用い、窒素雰囲気下、10℃/minの昇温速度で熱物性を評価。その結果、重量と温度の関係(熱重量測定)から、常圧下で、測定開始時における重量に対し95%以下の重量になる温度は、375℃であった。

10

20

30

また、 融点測定器 (アズワン社製、ATM-01) によって測定したところ、 融点は185~186℃であった。

[0143]

また、PC z D P A 1 のトルエン溶液および P C z D P A 1 の薄膜の吸収スペクトルを図 3 に示す。 測定には、紫外可視分光光度計(日本分光株式会社製、V 5 5 0 型)を用いた。 溶液は石英セルに入れ、薄膜は石英基板に蒸着してサンブルを作製した。 図 3 において横軸は被長 (n m)、 縦軸は吸光度を表す。 最大 東収渡長は トルエン溶液の場合では 3 8 n m、 薄膜の場合で 3 2 1 n m であった。また、 P C z D P A 1 のトルエン溶液 (りトルを 図 4 に示す。 図 4 において横軸は被長 (n m)、 縦軸は発光強度(任意単位)を表す。 最大発光波長は トルエン溶液の場合では 4 4 5 n m (動起波長 3 3 0 n m) 、 薄膜の場合で 4 4 5 n m (動起波長 3 3 0 n m)、 溝膜の場合で 4 4 5 n m (動起波長 3 3 0 n m)、 溝膜の場合で 4 4 5 n m (動起波長 3 3 0 n m)、 溝膜の場合で 4 4 5 n m (動起波長 3 3 0 n m)、 溝膜の場合で 4 4 5 n m (動起波長 3 3 0 n m)、 溝膜の場合で 4 4 5 n m (動起波長 3 2 1 n m)

[0144]

また、PCzDPA1の薄膜状態における<math>HOMO年位と、LUMO準位の測定を行った。HOMO準位の値は、光電子分光装置(理研計器(株)製、AC-2)を用いて測定したイオン化ポテンシャルの値を、負の値に換算することにより得た。また、LUMO単位の値は、図3における薄膜の吸収端をエネルギーギャップとし、HOMO準位の値に加算することにより得た。その結果、HOMO準位とLUMO準位はそれぞれ-5. 16 eV

[0145]

なお、本実施例では、3-3ード・9-7ェニルカルパゾールを用いて、3-[N-(4-27)] なお、本実施例では、3-3ード・9-7ェニルアミノ1-9-7ェニルカルバゾール(略称: PCzDPA1)を合成する方法について説明したが、3-37ロモ-9-7ェニルカルパゾールを用いてもPCzDPA1を合成することができる。3-37ロモ-9-7ェニルカルパゾールは、3-31ード・9-7エニルカルパゾールに比べ、材料が安価である。一方、3-3ード・9-7エニルカルパゾールに比べ、材料が安価である。一方、3

【実施例2】

[0146]

[0147]

[化39]

3,6-bis[N-(4-Diphenylaminophenyl)-N-phenylamino] -9-phenylcarbazole

【0148】 「ステップ1】

3,6 -ジョード-9-フェニルカルパゾールの合成方法について説明する。3,6 -ジョード-9-フェニルカルパゾールの合成スキームを(A-6)に示す。

[0149]

50

40

[0150]

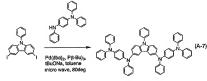
N-フェニルカルパゾール24.3g(100mmol)を氷酢酸700mlに溶かし、<math>N-3=ドコハク酸イミド44.9g(200mmol)を砂ゆっくり加えた後、変温で、 N・照排けした。反応開始後、2.5時間後に自動し始め、3.5時間後に折出が始まった。得られた折出物をろ過し、このろ物を炭酸水素ナトリウム水溶液中に懸濁して中和させた。これをろ過し、水で洗浄してから乾燥させ、オフホワイトの粉末を47g、収率95%で得た。

[0151]

[ステップ2]

[0152]

【化41】



[0153]

[0154]

3. 6-ジョード-9-フェニルカルパゾール5. 4 4 g (11 m m o l)、N-(4 ージフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミン9 g (2 7 m m o 1) ジベンジリデ ンアセトンパラジウム500mg(0.87mmol)ナトリウムターシャルブトキシド 3. 35g (35mmol) を三つロフラスコに入れ、窒素置換した。脱水トルエンを1 00m1加え脱気を3分行った。トリターシャルプチルホスフィン (10w%ヘキサン溶 液) 4 m l を加えた後、80℃、窒素雰囲気下にて16時間加熱撹拌を行った。反応後、 飽和食塩水を加え、酢酸エチル200mlで抽出した。硫酸マグネシウムを加えて水分を 除去した後、濾過することにより硫酸マグネシウムを取り除いた。ろ液を濃縮し、酢酸エ チル:ヘキサン=1:10の溶液に滴下することで懸濁させた。その後、まず、この懸濁 液の上清を採取し、酢酸エチル:ヘキサン=1:10の溶媒を用いてシリカゲルカラムに より精製し、濃縮することでクリーム色粉末を得た。また、上記懸濁液の不溶成分を、ト ルエン: ヘキサン=5:1の溶媒を用いてシリカゲルカラムにより精製し、濃縮すること でクリーム色粉末を得た。以上により得られたクリーム色粉末が目的物であり、合計で6 . 5g、収率75%であった。NMRのデータを以下に示す。¹H NMR (300MH z, DMSO-d); $\delta = 6.86-6.97$ (m, 26H), 7.18-7.36 (m (14H), 7. 35 (d, j = 9. 0, 2H), 7. 52-7. 66 (m, 5H), 7 . 99 (s、2H)。また、1H NMRのチャートを図15に、また図15における6 . 0~9. 0ppmの部分を拡大したものを図16に示す。

50

20

50

得られたPCzDPA2の熱重量測定一示差熱分析(TG一DTA: Thermogravimetry—Differential Thermal Analysis)を行った。なお、測定には示差熱熱重両向測定差置(セイコー電子工業株式会社製、TG/DTA 320型)を用い、窒素雰囲気下、10で/minの昇温速度で熱物性を評価した。その結果、重量と温度の関係(熱重量測定)から、常圧下で、測定開始時における重量に対し95%以下の重量になる温度は、460でであった。

また、融点測定器 (アズワン社製、ATM-01) によって測定したところ、酸点は173~181℃であった。

[0155]

また、PC2DPA2のトルエン溶液および<math>PC2DPA2の薄膜の吸収スペケトルを図5に示す。測定には、紫外可担分光光度計(日本分光株式会社製、V550型)を用いた。溶液は石英セルに入れ、薄膜は石英基板に蒸着してサンプルを作製した。図5におて横軸は波長 (nm)、縦軸は吸光度を表す。最大吸収波長はトルエン溶液の場合では323nmつった。また、PC2DPA2のトルエン溶液 「態配波長335nm)の発光スペクトルエン溶液 「動配波長335nm)の発光スペクトルエン溶液 「動配波長323nm)の発光スペクトルエン溶液で、図6において横軸は波長 (nm)、縦軸は発光強度(任意単位)を表す。最大発光波長はトルエン溶液の場合では445nm(動起波長335nm)、薄膜の場合で452nm(粉起波長323nm)、薄膜の場合で452nm(粉起波長323nm)、

[0156]

また、PCzDPA2の薄膜状態におけるHOMO準位とLUMO準位の組位を行った。HOMO準位の値は、光電子分光装置(理研計器社製、AC-2)を用いて測定したイオン化ポテンシャルの値を、負の値に換算することにより得た。また、LUMO年位は、図5における薄膜の吸収端をエネルギーギャップとし、HOMO準位の値に加算することにより得た。その結果、HOMO準位とLUMO年位はそれぞれ-5. 16eV -2. 16eV -2. 16eV -2 -2. 16eV

【実施例3】

[0157]

本実施例では、実施例1で合成した構造式(28)で示されるカルパゾール誘導体PCzDPA1を用いた発光素子について、図2を用いて説明する。

[0158]

まず、基板200上に発光素子の第1の電極201を形成する。本実施例では、第1の電極は陽極として機能する。材料として透明導電膜の材料である酸化珪素を含有するインジウム錫酸化物を用い、スパッタリング法により110 nmの膜厚で隔極を形成した。

[0159]

次に、第1の電極201上に発光物質を含む贈202が形成される。なお、本実施例に おける発光物質を含む層202は、正孔注入層204、正孔輸送層211、発光層212 、電子輸送器213、電子注入層214からなる積層構造を有している。

[0160]

第1の電極201が形成された基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに第1の電極201が形成された面を下方にして固定し、真空蒸着装置の内部に備えられた蒸発源に本発明のカルパゾール誘導体を入れ、抵抗加熱法を用いた蒸着法により50nmの膜厚で正孔注入層204を形成する材料として、本実施例では、構造式(28)で示されるPCzDPA1を用いた。

[0161]

次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層211を形成する。正孔輸送層211を 形成する材料としては、公知の正孔輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、 a - N P D を同様の方法により、10 n m の 腰厚で形成した。

[0162]

次に発光層212を形成する。なお、発光層212において正孔と電子が再結合し、発 光を生じる。本実施例では、発光層212を形成する材料のうちホスト材料となるA1q $_3$ と、ゲスト材料となるクマリン 6 とを用い、クマリン 6 が 1 質量%の割合で A 1 $_{\rm q}$ $_3$ 中に合まれるように、共蒸着法により 4 0 n m の 膜厚で形成した。

[0163]

次に、電子輸送層 2 1 3 を形成する。電子輸送層 2 1 3 を形成する材料としては、公知の電子輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、A 1 q 3 を用い、3 0 n m の 部屋で基金法により形成した。

[0164]

次に、電子注入層214を形成する。電子注入層214には、公知の電子注入性材料を 用いることができるが、本実施例では、フッ化カルシウムを1nmの腹厚で蒸着法により 形成した。

[0 1 6 5]

このようにして、正孔往入層 2 0 4、正孔輪送層 2 1 1、発光層 2 1 2、電子輸送層 2 1 3、および電子注入層 2 0 4、正孔輪送層 2 1 1、発光層 2 1 2 2 電子輸送層 2 8 3、および電子注入層 2 1 4 を積層 して形成される発光物質を含む層 2 0 2 を形成した後、第 2 の電極は陰極として機能する。本実施例では、 A 1 を蒸着法により 2 0 0 n m の 膜厚で形成した。

[0166]

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

[0167]

本発明の発光素子は、陽極と接する層に正孔注入性に優れたカルバゾール誘導体を含ん でいることにより、陽極からの正孔注入障壁を小さくすることができる。それにより、駆 動程下が低減され、信頼性の高い発光素子を提供することが可能となる。

【実施例4】

[0168]

本実施例では、構造式(56)で示されるカルパゾール誘導体 PCzDPA2を用いた発光素子について説明する。

[0169]

f 0 1 7 0 1

以上により、本実施例の発光素子が形成される。・

[0171]

「比較例1]

比較例として、正孔注入層として、4,4'ーピス(N-{4-[N.N-ピス(3-メチルフェニル)アミノ]フェニル] - N-フェニルアミノ)ピフェニル (略称:DNTPD)を用かた発光素子を作製した。

[0172]

実施例 3 と同様に、基板上に、陽極として酸化珪素を含有するインジウム陽酸化物を 1 1 0 1 m 、正孔往 E 尼して、D N T D D Φ S 0 1 m 、正孔 H E H D D H D D H D D H H D H H D H H H H H H H H

[0 1 7 3]

実施例3、実施例4および比較例1で作製した発光素子の輝度一電圧特性を図7に、電流一電圧特性を図8に示す。

10

40

[0174]

図 7 および図 8 より、本発明のカルバゾール誘導体を用いた発光素子は、一定輝度の発光を得るための駆動電圧を低減できることがわかる。具体的には、 $1000 \, \mathrm{cd/m^2}$ の財 度で発光させるために必要な電圧は、実施例 $3 \, \mathrm{cr}$ 作製した発光素子では $6.0 \, \mathrm{v}$ であり、このときの電流密度は $8.5 \, \mathrm{mA/cm^2}$ であった。同様に、 $1000 \, \mathrm{cd/m^2}$ の輝度で発光させるために必要な電圧は、実施例 $4 \, \mathrm{cr}$ 作製した発光素子では $5.8 \, \mathrm{v}$ 、そのときの電流密度は $8.2 \, \mathrm{mA/cm^2}$ であり、比較例 $1 \, \mathrm{cr}$ に $9.5 \, \mathrm{cm^2}$ であた。 $1.5 \, \mathrm{cm^2}$ であった。電流密度は $1.0 \, \mathrm{mA/cm^2}$ であった。つまり、本発明のカルバゾール誘導体を発光素子に用いることにより、低電圧駆動、低電流駆動が可能となったことがわかる

[0175]

また、実施例3および比較例1で作製した発光素子の規格化輝度時間変化を図9に、電 圧時間変化を図10に示す。測定方法としては、初期輝度を3000cd/m²に設定し、 一定電流を流し続けることにより、輝度の時間変化および電圧の時間変化を測定した。 「0176]

図9より、実施例3で作製した発光素子は、比較例1で作製した発光素子に比べ、経時 変化による難度の低下が少ないことがわかる。また、図10より、実施例3で作製した発 光素子は、経時的な電圧の上昇が小さい。よって、本発明のカルパゾール誘導体を用いた 発光素子は長寿命で、信頼性が高いことがわかる。

[0177]

[0178]

さらに、本発明のカルパゾール誘導体を用いた発光素子は、DNTPDを用いた発光素 子よりも駆動性圧が低減するという測定結果を得ることができた。これは、DNTPDよりも正孔輸送性に優れているためであると考えられる。正孔輸送性が向上することにより、発光物質を含む層の中でのキャリアの移動が容易となり、DNTPDを用いた発光素子よりもさらに駆動無圧を低減することができた。

[0179]

また、本発明の発光素子は、DNTPDを用いた発光素子よりも長寿命である。本発明のカルパゾール誘導体は、LUMO革位が高く、電子注入障壁が高い。よって、陽極側への電子の突き抜けを抑制していると考えられる。そのため、キャリアの再結合の確率が高まり、発光効率が向上すると考えられる。つまり、同じ輝度を実現するために必要な電流が少なくて済むため、低電流駆動が可能になる。

[0180]

また、低電圧駆動および低電液駆動が可能となったため、信頼性が向上するという効果 も得られる。図9および図10に示した実際の測定結果を見ても、実施例3および実施例 4で作製した発光素子は、比較例1で作製した発光素子よりも長寿命であり、信頼性が高いことがわかる。

【実施例5】

[0181]

本実施例では、本発明のカルパゾール誘導体を正孔注入性材料および正孔輸送性材料として用いた発光素子について説明する。

[0182]

実施例3と同様に、陽極として酸化珪素を含有するインジウム錫酸化物を110nmの

10

20

膜厚で形成する。

[0183]

[0184]

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

[0185]

本発明の発光素子は、陽極と接する層に正孔注入性に優れたカルパゾール誘導体を含ん でいることにより、陽極からの正孔注入障壁を小さくすることができる。それにより、駆 動電圧を促滅することができる。

[0186]

【実施例6】

[0187]

本実施例では、本発明の発光素子を用いて作製された発光装置をその一部に含む様々な電気機器について説明する。

[0188]

本発明の発光素子を有する発光装置を用いて作製された電気機器として、ビデオカメラ、 ・ ジタルカメラなどのカメラ、ゴーグル型ディスプレイ、ナビゲーションシステム、音 種再生装置(カーオーディオ、オーディオコンポ等)、パーソナルコンピュータ、ゲー 機器、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子雷精 等)、記録媒体を備えた面像再生装置(具体的にはDigital Versatile Disc(DVD)等の記録媒体を再生し、その面像を表示しうる表示装置を備えた装置)などが挙げられる。これらの電気機器の具体例を図「2に示す。

[0189]

図12(A)はテレビ受像機であり、筐体9101、支持台9102、表示部9103、 スピーカー部9104、ピデオ入力端子9105等を含む。本発明の発光素子を有する 発光装置をその表示部9103に用いることにより作製される。なお、テレビ受像機は、 ンンピュータ用、TV放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用装置が含まれる。 「01901

roraci

図 1 2 (B) はコンピュータであり、本体 9 2 0 1、筐体 9 2 0 2、表示部 9 2 0 3、 キーポード 9 2 0 4、外部接続ポート 9 2 0 5、ポインティングマウス 9 2 0 6 等を合む 。本発明の発光素子を有する発光装置をその表示部 9 2 0 3 に用いることにより作製される。

[0191]

図 1 2 (C) はゴーグル型ディスプレイであり、本体9301、表示部9302、アーム部9303を含む。本発明の発光素子を有する発光装置をその表示部9302に用いることにより作製される。

[0192]

図12(D) は携帯電話であり、本体9401、筐体9402、表示部9403、音声 入力部9404、音声出力部9405、操作キー9406、外部接続ボート9407、ア ンテナ9408等を含む。本発明の発光素子を有する発光装置をその表示部9403に用 いることにより作製される。なお、表示部9403は黒色の背景に白色の文字を表示する 10

20

40

ことで携帯電話の消費電力を抑えることができる。

[0193]

図12(E)はカメラであり、本体9501、表示部9502、筐体9503、外部接 結ポート9504、リモコン受信部9505、受像部9506、バッテリー9507、音 再入力部9508、操作キー9509、接眼部9510等を含む。本発明の発光素子を有 する発光装置をその表示部9502に用いることにより作製される。

[0194]

以上の様に、本発明の発光素子を有する発光装置の適用範囲は極めて広く、この発光装置をあらゆる分野の電気機器に適用することが可能である。本発明の発光素子を有する発 光装置を用いることにより、長寿命、低消費電力で、信頼性の高い電気機器を提供することが可能となる。

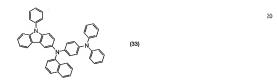
【実施例7】

[0 1 9 5]

本発明のカルパゾール誘導体の一例として、構造式(33)で示される3- [N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニルカルパゾール(略称:PCェTPN1)の合成方法について説明する。

[0196]

[化42]



[0197]

「ステップ11

まず、N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル) アミンの合成方法について説明する。N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル) アミンの合成スキームを (A-8) に示す。

[0198]

【化43】



[0199]

4-プロモトリフェニルアミン3.2g(10mmo1)、1-アミノナフタレン1.4g(10mmo1)、ビス(ジペンジリデンアセトン)パラジウム(0) 58mg(0.1mmo1)、ナトリウムターシャルプトキシド3.0g(30mmo1)を窒素置換した後、これらを含むフラスコに脱水キシレン40m1を加えた。これを約3分間受治が出なくなるまで脱気した。ここに、1,1-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン540mg(1.0mmo1)を加え、窒素雰囲気下90℃、6.5時間加熱撹拌を行った。ここにトルエン約300mLを加え、フロリジール、アルミナ、セライに遭遇して強遇した。得64nた淀液を、水、飽和食塩水で洗浄した。これら有機層に硫酸マグネシウムを

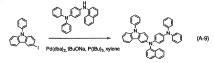
30

加えて乾燥させた。これをろ過し、濾液を滯縮してシリカゲルカラムクロマトグラフィー・ (トルエン: ヘキサン=3:7) にかけた。この分取した溶液を濃縮し、ヘキサンを加え て超音波洗浄機を用いることにより、得られた固体を濾取し、白色粉末のN-(4-ジフ ェニルアミノフェニル) - N - (1 - ナフチル) アミン1.8 gを収率 4 6 % で得た。N MRのデータを以下に示す HNMR (300MHz、DMSO-d); $\delta = 6.93$ -7.00 (m, 8 H), $7.09 \text{ (d, j} = 8.7, 2 H)}, <math>7.23 - 7.32 \text{ (m)}$ 、5H)、7.39(t、j=7.8、1H)、7.48-7.52(m、3H)、7. 86-7.90 (m, 1 H) 8.20-8.23 (m, 2 H) . 13 C NMR (60 MH z, DMSO-d); $\delta = 113$, 2, 118, 6, 120, 9, 121, 7, 122, 2, 122, 6, 125, 0, 126, 0, 126, 2, 126, 6, 127, 0, 12 8, 1, 129, 3, 134, 4, 139, 1, 139, 6, 141, 4, 147, 6. また、1H NMRのチャートを図21に、また図21における6.5~8.5ppmの 部分を拡大したものを図22に示す。13C NMRのチャートを図23に示す。 [0200]

[ステップ2]

次に、3- [N-(4-37)]フェニルアミノフェニル) -N-(1-17) チェノ] -9-フェニルカルバゾール(略称:PCzTPN1)の合成方法について説明する。3 -[N-(4-i)] -[N-(4-i)] -[N-(1-i)] -[Nニルカルバゾール(略称: PCzTPN1)の合成スキームを(A-9)に示す。

[0201] [化44]



[0202]

3-ヨード-9-フェニルカルバゾール740mg(2.0mmol)、N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N - (1 - ナフチル) アミン 700 mg (1.8 m m o ジベンジリデンアセトンパラジウム12mg(0.02mmol)ナトリウムターシ ャルプトキシド600mg (6.0mmol) を窒素置換した。脱水キシレンを5ml加 え脱気を3分行った。トリターシャルプチルホスフィン(10w%ヘキサン溶液)0.1 m 1 (0.05 m m o 1) を加えた。窒素雰囲気下90℃、5.5 時間加熱撹拌を行った 。ここにトルエン約100mlを加え、フロリジール、アルミナ、セライトを通して濾過 した。得られた濾液を、水、飽和食塩水で洗浄した。これら有機層に硫酸マグネシウムを 加えて乾燥させた。これをろ過し、濾液を濃縮してシリカゲルカラムクロマトグラフィー (トルエン: ヘキサン=3:7) にかけた。この分取した溶液を濃縮し、ヘキサンを加え て超音波洗浄機を用いることにより、得られた固体を濾取し、黄色粉末のPCzTPN1 を500mg得た。収率44%であった。NMRのデータを以下に示す。1H NMR($300 \,\mathrm{MHz}$, DMSO-d); $\delta = 6.74$ (d, j = 8.7, 2H), 6.88-7 . 00 (m, 8 H), 7. 16-7. 67 (m, 23 H), 7. 84 (d, j = 8. 4, 1 H), 7. 97 (d, j = 8. 1, 1 H), 8. 02 (s, 1 H), 8. 08 (t, j = 7. 8、2 H) 。また、1 H NMRのチャートを図24に、また図24における6. 0~8.5ppmの部分を拡大したものを図25に示す。

[0203]

得られたPCzTPN1の熱重量測定ー示差熱分析(TG-DTA:Thermogr avimetry-Differential Thermal Analysis) &

40

行った。なお、利定には示差熱熱重量同時測定装置(セイコー電子工業株式会社製、TG /DTA 320型)を用い、窒素等囲気下、10℃/minの昇温速度で熱物性を評価 した。その結果、重量と温度の関係(熱重量測定)から、常圧下で、測定開始時における 重量に対し95%以下の重量になる温度は、380℃であった。

[0204]

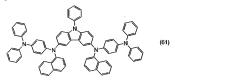
また、 PC $_{\rm Z}$ TPN $_{\rm I}$ の薄膜状態における HOM O 準位と LUM O 準位の測定を行った。 HOM O 準位の値は、光電子分光装置(理研計器社製、AC $_{\rm I}$ 2)を用いて測定したイ オン化ポテンシャルの値を、負の値に換算することにより得た。また、LUM O 準位は、図 $_{\rm I}$ 7 における薄膜の吸収端をエネルギーギャップとし、HOM O 準位の値に加算することにより得た。その結果、HOM O 単位と LUM O 準位はそれぞれ $_{\rm I}$ 5 、 $_{\rm I}$ 2 1 eV $_{\rm I}$ 2 、 $_{\rm I}$ 2 8 eV であった。

【実施例8】

[0206]

本発明のカルパゾール誘導体の一例として、構造式 (61) で示される3,6 ーピス [N-(4-ジフェールアミノフェール)-N-(1-ナフチル) アミノ] $-9-フェールカルパゾール (略称:<math>PC_{\alpha}TPN_{\alpha}$) の合成方法について設明する。

[0207]



【0208】 「ステップ1]

3, 6-ピス [N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N-(1-ナフチル) アミノ] - 9-フェニルカルパゾール (略称: PC z T P N 2) の合成スキームを (A-10) に示す。

[0209]

[4:46]

(A-10)

[0210]

3. 6-ジョード-9-フェニルカルパゾール740mg (1.5mmol)、N-(4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - (1-ナフチル) アミン 1.2 g (3 m m o l) ジベンジリデンアセトンパラジウム18mg (O. O3mmol) ナトリウムターシャ ルプトキシド1. 0 g (10 m m o 1)を容素置換した。脱水キシレンを7.5 m l 加え 脱気を3分行った。トリターシャルプチルホスフィン(10 w % ヘキサン溶液) 0.2 m ! (0.1 m m o l) を加えた。窒素雰囲気下90℃、7時間加熱撹拌を行った。ここに トルエン約300mLを加え、フロリジール、アルミナ、セライトを通して濾過した。得 られた滅液を、水、飽和食塩水で洗浄した。これら有機層に硫酸マグネシウムを加えて乾 慢させた。これをろ過し、瀘液を濃縮してシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トルエ ン:ヘキサン=3:7)にかけた。この分取した溶液を濃縮し、ヘキサンを加えて超音波 洗浄機を用いることにより、得られた固体を濾取し、黄色粉末のPCzTPN2を1.0 mg得た。収率は66%であった。NMRのデータを以下に示す。1H NMR (300 MHz, DMSO-d); $\delta = 6$, 68 (d, j = 9, 0, 4H), 6, 86-6, 97(m, 16H), 7, 20-6, 97 (m, 16H), 7, 20-7, 65 (m, 25H)), 7.83 (d, j = 8.1, 2 H), 7.95 - 7.98 (m, 4 H), 8.05 (d、j = 8. 4、2 H) また、1 H NMRのチャートを図26に、また図26における 6. 0~8. 5 p p m の部分を拡大したものを図27 に示す。

[0211]

得られたPCzTPN2の熱重量測定一示差熱分析(TCーDTA:Thermogravimetry一Di,fferential Thermal Analysis)をつった。なお、測定には不差熱熱重量同時測定装置(セイコー電子工業株式会社製、TC/DTA 320型)を用い、窒素雰囲気下、10℃/mlnの昇温速度で熱物性を評価した。その結果、重量と温度の関係(熱重量測定)から、常圧下で、測定開始時における重量に対し95%以下の重量になる温度は、470℃であった。

[0213]

また、PCZTPN2の轉版状態におけるHOMO準位とLUMO準位の測定を行った。HOMO準位の値は、光電デ分光装置(理研計器社製、<math>AC-2)を用いて測定したイオン化ポテンシャルの値を、負の値に換算することにより得た。また、LUMO単位の値は、図19における薄膜の吸収端をエネルギーギャップとし、HOMO単位の値に加算す

ることにより得た。その結果、HOMO準位とLUMO準位はそれぞれー 5. 13 e V と - 2. 24 e V であった。

【実施例9】

[0214]

[0215]

C V 測定における溶液は、溶媒として脱水ジメチルホルムアミド(D M F)(A l d r i c h 社製、9.9・8%、カタログ番号、2 2 7 0 5 - 6.) を用い、支持電解質である環境を設立した。また、カタログ番号、T 0 8 3 6.) を10 0 m m o l / L の濃度となるように溶解させ、さらに測定対象を1 m m o l / L の濃度となるように溶解させ、さいに対した。また、相助電化としては白金電極(ビー・エー・エス(株)製、V C - 3 用 P t カウンター電板(5 c m))を、参照電機が、をわぞれ用いた。なお、測定は零温で行った。

[0216]

PC2TPN1の酸化反応特性については次のようにして調べた。基準電極に対する作用電極の電位を-0.03から0.4 Vまで変化させた後、0.4 Vから-0.03 Vまで変化させる走査を1 サイクルとし、100 サイクル測定した。なお、C V 測定のスキャン速度は0.1 V/s に設定した。

[0217]

PC $_{\rm Z}$ $_{\rm T}$ $_{\rm PN}$ $_{\rm I}$ の酸化反応特性について調べた結果を図28に示す。図28において、機能結準電極に対する作用電極の電位 ($_{\rm V}$) を表し、縦軸は作用電極と補助電優との間に流れた電流値 ($_{\rm I}$ $_{\rm I$

[0218]

図28から0.20V(vs.Ag/Ag[†]電極)に酸化を示す電流が観察された。また、100サイクルもの走査を織り返しているにもかかわらず、酸化反応においてはCV曲線のピーク位置やピーク強度にほとんど変化が見られない。このことから、本発明のカルパゾール誘導体は酸化反応に対して極めて安定であることが分かった。

【実施例10】

[0219]

本実施例では、構造式 (61) で示される 3, 6 ーピス [Nー (4 ー ジフェニルアミノフェニル) ー Nー (1 ー ナフチル) アミノ] ー 9 ーフェニルカルパゾール (略称: P C z T P N 2) の酸化反応特性を測定した。酸化反応特性は、サイクリックボルタンメトリ (C V) 測定によって調べた。なお測定には、電気化学アナライザー (ピー・エー・エス (株) 製、型番: A L S モデル600 A) を用いた。

[0220]

C V 測定における溶液は、溶媒として脱水ジメチルホルムアミド (D M F) (A 1 d r i c h 社製、9 9 . 8 %、カタログ番号: 2 2 7 0 5 - 6) を用い、支持電解質である環境には、2 2 7 0 5 - 6) を用い、支持電解質である環境により、10 0 m m o 1 / L の濃度となるように溶解させ、さらに測定対象を1 m o 1 / L の濃度となるように溶解させ、さらに測定対象を1 m o 1 / L の濃度となるように溶解させ、さらに測定対象を1 m o 1 / L の濃度となるように溶解させ、 では自金電板(ビー・エー・エス(株)製、P T E 白金電板)を、補助電板(としては白金電板(ビー・エー・エス(株)製、V C - 3 用 P t カウンター電極(5 c m))を、参照電優としては A g / A g ^{*}電板(ビー・エー・エス(株)製、R E 5 非水溶媒系参照電極)をそれぞれ用いた。なお、測定は変温で行った。

10

20

40

30

[0221]

PC2TPN2の酸化反応特性については次のようにして調べた。基準電極に対する作用電極の電位を-0.36から0.4 Vまで変化させた後、0.4 Vから-0.36 Vまで変化させる走査を1 サイクルとし、100 サイクル測定した。なお、C V測定のスキャン速度は0.1 V/s に設定した。

[02221

PC $_{\rm Z}$ TPN $_{\rm Z}$ の酸化反応特性について調べた結果を図 $_{\rm Z}$ 9に示す。図 $_{\rm Z}$ 9において、機能基準電極に対する作用電極の電位($_{\rm Z}$ 7)を表し、縦軸は作用電極と補助電極との間に添わた電流値($_{\rm Z}$ 10 $^{\rm S}$ A) を表す。

[0223]

図29から0.22V(vs.Ag/Ag[†]電極)に酸化を示す電流が観測された。また、100 サイクルもの走査を繰り返しているにもかかわらず、酸化反応においてはCV 曲線のピーク位置やピーク強度にほとんど変化が見られない。このことから、本発明のカルパゾール誘導体は酸化反応に対して極めて安定であることが分かった。

【実施例11】 【0224】

本実施例では、実施例1で合成した構造式(28)で示されるカルパゾール誘導体PC zDPA1を用いた発光素子について、図30を用いて説明する。

[0225]

まず、基板300上に発光素子の第1の電極301を形成する。本実施例では、第1の電極は陽極として機能する。材料として透明導電膜である酸化珪素を含有するインジウム 鍵酸化物を用い、スパッタリング法により110nmの膜厚で陽極を形成した。

[0226]

次に、第1の電極301上に発光物質を含む層302が形成される。なお、本実施例に おける発光物質を含む層302は、正孔注入層311、正孔輸送層312、発光層313 、電子輸送層314、電子注入層315からなる積層構造を有している。

[0227]

第1の電極301が形成された基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに第1の電極301が形成された面を下方にして固定し、真空蒸着装置の内部に備えられた蒸発源にD NTPDを入れ、抵抗加熱法を用いた蒸着法により50nmの膜厚で正孔注入層311を 形成する。

[0228]

次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層312を形成する。正孔輸送層312を 形成する材料として、本実施例では、構造式(28)で示されるPCzDPA1を用い、 正孔注入層を形成する方法と同様の方法により、10nmの順厚で形成した。

[0229]

[0230]

次に、電子輸送服314を形成する。電子輸送服314を形成する材料としては、各種の電子輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、Alq3を用い、30nmの 限度で誘導法により形成した。

[0231]

次に、電子注入層315を形成する。電子注入層315には、各種の電子注入性材料を おることができるが、本実施例では、フッ化カルシウムを1nmの誤厚で蒸着法により 形成した。

[0232]

30

40

(47)

このようにして、正孔注入層311、正孔輸送層312、発光層313、電子輸送層3 14、および電子注入層315を積層して形成される発光物質を含む層302を形成した 後、第2の電極303をスパッタリング法または蒸着法により形成する。本実施例では、 第2の電極は陰極として機能する。本実施例では、A1を蒸着法により200nmの腰厚 で形成した。

[0233]

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

【実施例12】

[0234]

本実施例では、構造式 (5 6) で示されるカルパゾール誘導体 P C 2 D P A 2 を用いた 発光素子について説明する。

[0235]

[0236]

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

[0237]

[0238]

図 3 1 および図 3 2 より、本発明のカルパゾール誘導体は、正孔輸送性に優れており、発光素子の正孔輸送層として用いることができることがわかる。具体的には、実施例 1 2 で作製した素子においては、1050 c d / m 2 の輝度で得るために必要な電圧は 8.2 V であり、そのとき流れた電流は 0.82 m 2 (電流密度は 20.5 m 2 / c m 2) であった。また、このときの電流効率は 5.15 c d 2 / A であった。また、色度座標は 2 (x,y) = (0.30,0.64) であった。同様に、実施例 1 2 で作製した素子においた電流は 0.80 m 2 / の が 2 / の が 2 / の が 2 / の であった。また、このときの電流効率は 4.8 c d 2 / A であった。また、色度座標は 2 / であった。また、このときの電流効率は 4.8 c d 2 / A であった。また、色度座標は 2 / であった。また、0.63 c d 2 / O であった。また、0.64) であった。

[0239]

また、図33より、発光層に隣接する正孔輸送層や電子輸送層からの発光はほとんど観察されず、発光層のクマリン6からの発光が得られている。よって、キャリアが発光層で 効率良く再結合していることがわかる。よって、本発明のカルパゾール誘導体を用いることにより、キャリアパランスの良い発光素子を作製することができる。

【実施例13】

[0240]

本実施例では、構造式 (56) で示されるカルパゾール誘導体 PC z DPA 2 を用いた発光素子について、図34 を用いて説明する。

[0241]

まず、基板400上に発光素子の第1の電極401を形成する。本実施例では、第1の電視・200円は隔極として機能する。材料として透明導電膜の材料である酸化珪素を含有するインジウム鉱酸化物を用い、スパッタリング法により110nmの膜厚で隔極を形成した。

[0242]

次に、第1の電極401上に発光物質を含む層402が形成される。なお、本実施例に

おける発光物質を含む層402は、正孔注入層411、正孔輸送層412、発光層413 、電子輸送層414、電子注入層415からなる積層構造を有している。

[0243]

第1の電極401が形成された基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに第1の電極401が形成された面を下方にして固定し、真空蒸着装置の内部に備えられた蒸発級にDNTPDを入れ、抵抗加熱法を用いた蒸着法により50nmの膜厚で正孔注入層411を形成する。

[0244]

次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層 4 12 を形成する。正孔輸送層 4 12 を形成する材料としては、各種の正孔輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、 $\alpha-N$ P D を用い、正孔注入層を形成する方法と同様の方法により、3 0 n m の順厚で形成した。

[0245]

次に発光層 4 1 3 を形成する。なお、発光層 4 1 3 において正孔と電子が再結合し、発光を生じる。本実施例では、発光層 4 1 3 を形成する材料のうちホスト材料として 2 ー t e r t ー ブチルー 9、1 0 ー ジ (2 ー ナフチル) アントラセン (略称: t ー B u D N A) と、ゲスト材料として構造式 (5 6) で示される P C z D P A 2 とを用い、重量比で 1: 0.005 (= t - B u D N A) となるように、共蒸輸法により 4 0 n m の 腰厚で形成した。これによって、P C z D P A 2 は t - B u D N A から成る層中に分散した状態となる。

[0246]

次に、電子輸送層414を形成する。電子輸送層414を形成する材料としては、各種の電子輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、A1g。を用い、30mmの 照順で蒸発性により形成した。

[0247]

次に、電子注入層415を形成する。電子注入層415には、各種の電子注入性材料を 用いることができるが、本実施例では、フッ化カルシウムを1mmの膜厚で蒸着法により 形成した。

[0248]

このようにして、正孔注入層411、正孔輸送層412、発光層413、電子輸送層4 14、および電子注入層415を積層して形成される発光物質を含む層402を形成した 後、第2の電極403をスパッタリング法または蒸着法により形成する。本実施例では、 第2の電極は陰極として機能する。本実施例では、A1を蒸着法により200nmの膜厚 で形成した。

[0249]

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

[0250]

・ 実施例13で作製した発光素子の輝度ー電圧特性を図35に示す。電流効率一輝度特性 を図36に示す。また、実施例13で作製した発光素子に1mAの電流を流したときの発 米スペクトルを図37に示す。

[0251]

図35および図36より、本発明のカルパゾール誘導体は、発光層のゲスト材料として用いることができることがわかる。具体的には、実施例137作製した素子においては、615cd $^{-1}$ の質度で得るために必要な電圧は8.2 $^{-1}$ であり、そのとき流れた電流は1.51mA(電流密度は30.3 mA/c $^{-1}$)であった。また、このときの電流効率は1.62 cd $^{-1}$ Aであった。また、色度座標は $^{-1}$ Aであった。また、0.12)であった。

[0252]

また、図37より、実施例13で作製した発光素子は、シャープな発光スペクトルが得られることがわかる。よって、本発明のカルパゾール誘導体を発光材料として用いること

20

30

40

40

により、青色を発光する発光素子を得ることができる。

【実施例14】

[0253]

本実施例では、構造式 (56) で示されるカルパゾール誘導体 PC z DPA 2を用いた 発光素子について、図34を用いて説明する。

[0254]

まず、 基板 4 0 0 上に発光素子の第 1 の電極 4 0 1 を形成する。本実施例では、第 1 の電極は陽極として機能する。材料として透明導電膜の材料である酸化珪素を含有するインジウム錫酸化物を用い、スパッタリング法により 1 1 0 n m の腹原で陽極を形成した。

[0255]

次に、第1の電極401上に発光物質を含む層402が形成される。なお、本実施例に おける発光物質を含む層402は、正孔注入層411、正孔輸送層412、発光層413 電子輸送層414、電子注入層415からなる積層構造を有している。

[0256]

第1の電標401が形成された基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに第1の電極401が形成された面を下方にして固定し、真空蒸着装置の内部に備えられた蒸発源にDNTPDを入れ、抵抗加熱法を用いた蒸着法により50nmの膜厚で正孔注入層411を形成する。

[0257]

次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層 4 1 2 を形成する。正孔輸送層 4 1 2 を形成する材料としては、各種の正孔輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、2,2',7,7'ーテトラ(ジフェニルアミノ)ースピロー9,9'ーピフルオレン(略称:spiroーTAD)を用い、正孔注入層を形成する方法と同様の方法により、3 0 nmの限厚で形成した。

[0258]

[0259]

次に、電子輸送暦414を形成する。電子輸送暦414を形成する材料としては、各種の電子輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、Alq,を用い、30nmの腰厚で蒸着法により形成した。

[0260.

次に、電子注入層 4 1 5 を形成する。電子注入層 4 1 5 には、各種の電子注入性材料を 用いることができるが、本実施例では、フッ化カルシウムを 1 n m の膜厚で蒸着法により 形成した。

[0261]

このようにして、正孔注入層411、正孔輸送層412、発光層413、電子輸送層4 14、および電子注入層415を執限して形成される発光物質を含む層402を形成した 後、第2の電機403をスパッタリング法または蒸着法により形成する。本実施例では、 第2の電極は陰極として機能する。本実施例では、A1を蒸着法により200nmの腰厚 で形成した。

[0262]

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

[0263]

実施例14で作製した発光素子の輝度-電圧特性を図38に示す。電流効率-輝度特性

を図39に示す。また、実施例14で作製した発光素子に1mAの電流を流したときの発 光スペクトルを図40に示す。

[0264]

図38および図39より、本発明のカルパゾール誘導体は、発光層のゲスト材料として用いることができることがわかる。具体的には、実施例14で作製した素子においては、494cd $^{-1}$ の難度で得るために必要な電圧は8.0 $^{-1}$ 0であり、そのとき流れた電流は1.34 $^{-1}$ 4 $^{-1}$ 6 $^{-1}$ 7 $^{-1}$ 8 $^{-1}$ 8 $^{-1}$ 9 $^{-$

[0265]

また、図40より、実施例14で作製した発光素子は、シャープな発光スペクトルが得られることがわかる。よって、本発明のカルパゾール誘導体を発光材料として用いることにより、青色を発光する発光素子を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

[0266]

【図1】本発明の発光素子について説明する図。

【図2】 本発明の発光素子について説明する図。

[図3] 本発明のカルパゾール誘導体である3- [N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルパゾールの吸収スペクトルを示す図。

【図4】 本発明のカルパゾール誘導体である3 - [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] - 9 - フェニルカルパゾールの発光スペクトルを示す図。

【図 5】 本発明のカルパソール誘導体である3、6 ーピス [N ー (4 ージフェニルアミノフェニル) - N ーフェニルアミノ] - 9 ーフェニルカルパソールの吸収スペクトルを示す

【図 6 】 本発明のカルパソール誘導体である 3 , 6 ーピス [N ー (4 ージフェニルアミノ フェニル) - N ーフェニルアミノ] - 9 ーフェニルカルパゾールの発光スペクトルを示す 図。

【図7】実施例3、実施例4および比較例1で作製した発光素子の輝度一電圧特性を示す図。

【図8】実施例3、実施例4および比較例1で作製した発光素子の電流ー電圧特性を示す図。

【図9】実施例3および比較例1で作製した発光素子の規格化輝度時間変化を示す図。

【図10】実施例3および比較例1で作製した発光素子の電圧時間変化を示す図。

【図11】発光装置について説明する図。

【図12】電気機器について説明する図。

【図 1 4 1 本発明のカルパゾール誘導体である 3 - 1 1 - 1 1 - 1

【図 1 5 】 本発明のカルパゾール誘導体である 3 、6 ーピス $[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルパゾールの<math>^1H-NMR$ チャートを示す図。

【図 1 6 】本発明のカルパゾール誘導体である 3 、6 ーピス $[N-(4-\Im 7)x=\mu N-N - N-\Im x=\mu N-N - N-\Im x=\mu N-N - N$

【図1 7】 本発明のカルパゾール誘導体である3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ]-<math>9-フェニルカルパゾールの吸収スペクトルを示す図。

10

50

【図18】本発明のカルバゾール誘導体である3- [N-(4-ジフェニルアミノフェニ ル) - N - (1-ナフチル) アミノ] - 9 - フェニルカルバゾールの発光スペクトルを示 す図。

【図19】本発明のカルバゾール誘導体である3、6-ビス[N-(4-ジフェニルアミ ノフェニル) - N- (1-ナフチル) アミノ] - 9-フェニルカルバゾールの吸収スペク トルを示す図。

【図20】本発明のカルバゾール誘導体である3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミ ノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニルカルバゾールの発光スペク トルを示す図。

【図21】N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミンの 1 H NMRチャートを示す図。

【図22】 $N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミンの<math>^{1}H$

- N M R チャートを示す図。

【図 2 3 】 N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル) アミンの 13 C - N M R チャートを示す図。

【図24】3- [N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ 1-9-7ェニルカルパゾールの $^{1}H-NMR$ チャートを示す図。

[図25] 3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル) アミノ

] -9-フェニルカルバゾールの¹H-NMRチャートを示す図。 【図26】3、6-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル

) アミノ1 - 9 - フェニルカルバゾールの¹ H - N M R チャートを示す図。

【図27】3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル) アミノ] -9-フェニルカルバゾールの¹H-NMRチャートを示す図。

【図28】3-「N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ

1 - 9 - フェニルカルパゾールの C V 測定結果を示す図。 【図29】3、6-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル

) アミノ] - 9 - フェニルカルバゾールの C V 測定結果を示す図。 【図30】本発明の発光素子について説明する図。

【図31】実施例11および実施例12で作製した発光素子の輝度一電圧特性を示す図。

【図32】実施例11および実施例12で作製した発光素子の電流効率-輝度特性を示す 図。

【図33】実施例11および実施例12で作製した発光素子の発光スペクトルを示す図。

【図34】本発明の発光素子について説明する図。

【図35】実施例13で作製した発光素子の輝度-電圧特性を示す図。

【図36】実施例13で作製した発光素子の電流効率-輝度特性を示す図。

【図37】事施例13で作製した発光素子の発光スペクトルを示す図。

【図38】寒飯例14で作製した発光素子の輝度-電圧特性を示す図。

【図39】実施例14で作製した発光素子の電流効率一輝度特性を示す図。

【図40】実施例14で作製した発光素子の発光スペクトルを示す図。

【符号の説明】

[0267]

1 0 1 第1の電極

1 0 3 第2の電極

1 0 2 発光物質を含む層

104 陽極と接する層

2 0 0 基板

2 0 1 第1の電極

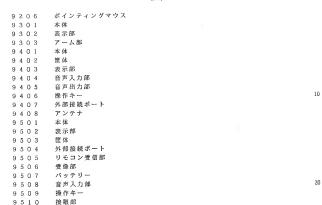
202 発光物質を含む層

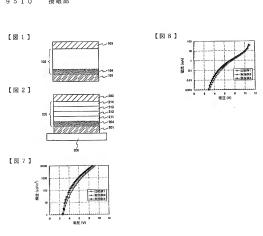
203 第2の電極

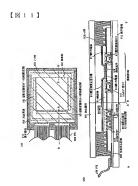
2 0 4 正孔注入層 40

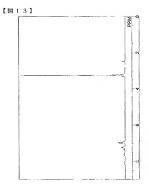
```
2 1 1
      正孔輸送層
2 1 2
      発光層
2 1 3
      電子輸送層
2 1 4
     雷子注入層
3 0 0
      基 板
     第1の電極
3 0 1
3 0 2
     発光物質を含む層
3 0 3
     第2の電極
3 1 1
      正孔注入層
                                                        10
3 1 2
      正孔翰送層
3 1 3
      発光層
     電子輸送層
3 1 4
    電子注入層
3 1 5
4 0 0
     基 板
     第1の電極
4 0 1
402
      発光物質を含む層
4 0 3
      第2の電極
4 1 1
      正孔注入層
      正孔翰送層
4 1 2
                                                        20
4 1 3
      発光層
4 1 4
     雷子輸送層
      電子注入層
4 1 5
6 0 1
      ソース側駆動回路
602
      画素部
      ゲート側駆動同路
6.0.3
604
      封止基板
6 0 5
      シール材
607
      空間
608
      配線
      FPC (フレキシブルプリントサーキット)
                                                        30
6 0 9
6 1 0
      素子基板
6 1 1
       スイッチング用TFT
6 1 2
       暫流制御用TFT
      第1の電極
6 1 3
6 1 4
      絶緩物
       発光物質を含む層
6 1 6
      第2の電極
6 1 7
6 1 8
       発光素子
623
       nチャネル型TFT
                                                        40
624
       pチャネル型TFT
9 1 0 1
       筐体
        支持台
9 1 0 2
9 1 0 3
        表示部
9 1 0 4
        スピーカー部
9 1 0 5
       ビデオ入力端子
9201
       本体
9202
        筐 体
       表示部
9203
9204
       キーボード
```

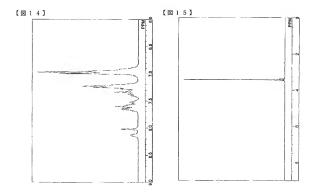
外部接続ポート

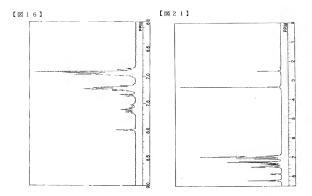


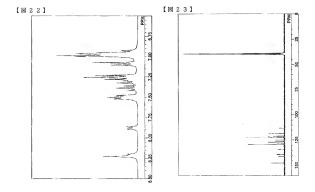


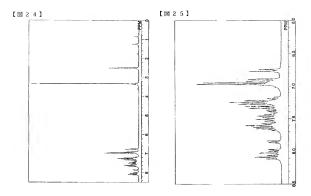


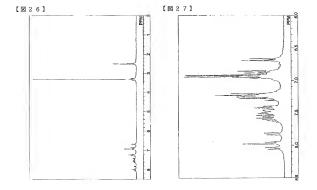






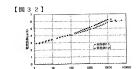




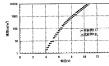








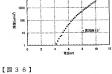
[図31]



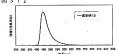


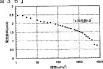


[图35]

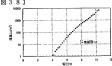


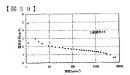
[図37]

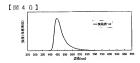




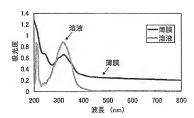
[38]



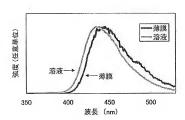




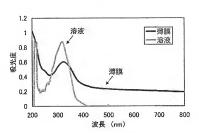




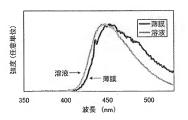
[图4]



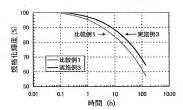
【図5】



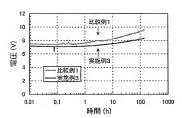
[図6]



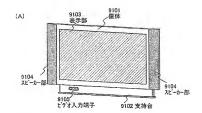
[図9]

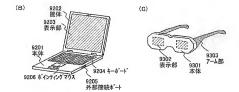


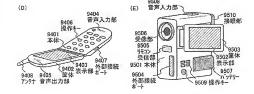
[図10]



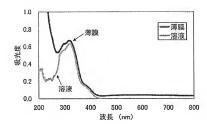
【図12】



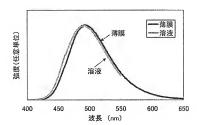




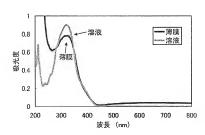
[🗵 1 7]



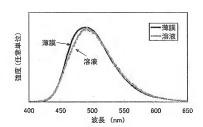
[図18]



[図19]







[图28]

